BEST AVAILABLE COPY

PAT-NO:

JP409318804A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09318804 A

TITLE:

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL COLOR FILTER

PUBN-DATE:

December 12, 1997

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KONDO, YASUHIKO YAMAUCHI, MASAKAZU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SUMITOMO RUBBER IND LTD

N/A

APPL-NO:

JP08130236

APPL-DATE:

May 24, 1996

INT-CL (IPC): G02B005/20, B41F003/36, B41F017/14, G02F001/1335

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a light shielding layer with excellent printing quality and to realize mass production by shifting ultraviolet-curing type ink with which the recessed parts of the surface of an intaglio are filled to the surface of a blanket, irradiating it with ultraviolet rays, and shifting the ink to the surface of a transparent base plate.

SOLUTION: The light shielding layer is formed by shifting the ultravioletcuring type ink 2 with the recessed parts 11 of the surface of the intaglio 1 are filled to the surface of the blanket 3, irradiating the ink 2 with the ultraviolet rays, and shifting the ink 2 from the blanket 3 to the surface of the transparent base plate. It is preferably to set timing for radiating the ultraviolet rays to time when the ink 2 with which the recessed part 11 of the intaglio 1 is filled is separated from the recessed part 11 of the intaglio 1 and shifted to the surface of the blanket 3. A method for radiating the ultraviolet rays to a blanket barrel 31 and the blanket 3 from a light source 32 set inside the blanket barrel 31 is exemplified as a method for radiating the ultraviolet rays.

2/17/06, EAST Version: 2.0.3.0

DERWENT-ACC-NO: 1998-091122

DERWENT-WEEK: 199809

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Liquid crystal colour filter manufacturing method -

involves forming shaded layer on surface of transparent

substrate by transferring ink from blanket

PATENT-ASSIGNEE: SUMITOMO RUBBER IND LTD[SUMR]

PRIORITY-DATA: 1996JP-0130236 (May 24, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC **JP 09318804 A** December 12, 1997 N/A 009 G02B 005/20

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE
JP 09318804A N/A 1996JP-0130236 May 24, 1996

INT-CL (IPC): B41F003/36, B41F017/14, G02B005/20, G02F001/1335

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 09318804A

BASIC-ABSTRACT:

The method involves transferring an ultraviolet hardening type ink (2) to the surface of a blanket (3). The ultraviolet hardening type ink is filled in a set of recesses (11) on the surface of a glass plate (1). The ultraviolet ray is irradiated on the ink transferred to the blanket, for hardening. A shaded layer is formed on the surface of a transparent substrate by transferring the ink from the blanket.

ADVANTAGE - Improves printing quality. Enables mass production with high resolution.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/4

TITLE-TERMS: LIQUID CRYSTAL COLOUR FILTER MANUFACTURE METHOD FORMING SHADE

LAYER SURFACE TRANSPARENT SUBSTRATE TRANSFER INK BLANKET

DERWENT-CLASS: P74 P81 U11 U14

EPI-CODES: U11-C18D; U14-K01A1C;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-072355

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-318804

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

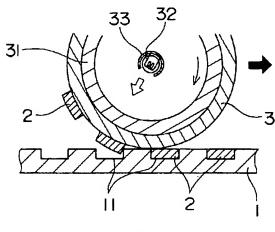
| (51) Int.Cl. ⁶ | | 識別記号 | 庁内整理番号 | FΙ | | | 技術表示箇所 |
|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|----------|-------------|
| G 0 2 B | 5/20 | 101 | | G 0 2 B | 5/20 | 101 | |
| B41F | 3/36 | | | B41F | 3/36 | | |
| | 17/14 | | | | 17/14 | | E |
| G 0 2 F | 1/1335 | 5 0 5 | | G 0 2 F | 1/1335 | 505 | |
| | | | | 審査請求 | え 未請求 | 請求項の数 6 | OL (全 9 頁) |
| (21)出願番号 | | 特願平8-130236 | | (71)出顧人 | 0001832 | 33 | |
| | | | | | 住友ゴル | ム工業株式会社 | |
| (22)出顧日 | | 平成8年(1996)5月24日 | | | 兵庫県本 | #戸市中央区脇 | 兵町3丁目6番9号 |
| | | | | (72)発明者 | 1 近藤 原 | 養 | |
| | | | | | 兵庫県村 | 中戸市麓区高羽町 | 73丁目6−2 |
| | | | | (72)発明者 | f 山内 3 | 雀和 | |
| | | | | | 兵庫県本 | 申戸市須磨区東 | 9川台4丁目17-18 |
| | | | | (74)代理人 | 、弁理士 | 龟井 弘勝 | (外1名) |
| | | | | | | | * |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | • | | | | | | |
| | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 液晶カラーフィルタの製造方法

(57)【要約】

【課題】 遮光層を優れた印刷品質でもって形成でき、かつ量産が可能な液晶カラーフィルターの製造方法を提供する。

【解決手段】 凹版1表面の凹部11に充填された紫外線硬化型インキ2をブランケット3の表面に転移させるとともに、このインキ2に紫外線を照射し、次いでインキ2をブランケット3から透明基板4の表面に転移させて遮光層を形成する。



1 ···凹版 1 1 ···凹部 2 ···インキ 3 ···ブランケット

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数色の透明着色層と遮光層とを透明基板の表面に設ける液晶カラーフィルタの製造方法であって、凹版表面の凹部に充填された紫外線硬化型インキをブランケットの表面に転移させるとともに、前記インキに紫外線を照射し、次いでこのインキをブランケットから透明基板の表面に転移させることによって遮光層を形成することを特徴とする液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項2】紫外線を前記ブランケットおよび/または 10 凹版の裏面から照射する請求項1記載の液晶カラーフィ ルタの製造方法。

【請求項3】前記ブランケットおよび/または凹版の紫外線透過率が50%以上である請求項2記載の液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項4】前記ブランケットの表面が、硬度(JISA)が20~80のシリコーンゴムからなる請求項1~3のいずれかに記載の液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項5】前記凹部の表面張力が5~25dyn/c 20 mである請求項1~4のいずれかに記載の液晶カラーフィルタの製造方法。

【請求項6】凹版表面の凹部に充填された紫外線硬化型 インキをブランケットの表面に転移させる転写工程と、 前記インキをブランケットから透明基板の表面に転移さ せる印刷工程とからなり、

前記転写工程が、ブランケットを凹版の表面に接触させた状態でこの凹版の表面に沿って相対移動させることによって行われ、かつ前記印刷工程が、前記ブランケットを透明基板の表面に接触させた状態でこの透明基板の表 30面に沿って相対移動させることによって行われるとともに、

前記凹版とブランケットとの相対移動と、前記透明基板とブランケットとの相対移動とが、それぞれ1つの移動手段を用いて、かつ移動の始点から終点までの全工程が各相対移動のすべてについて同じになるように構成される請求項1~5のいずれかに記載の液晶カラーフィルタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶カラーディスプレーに用いられる液晶カラーフィルタの製造方法に関し、より詳しくは、遮光層を有する液晶カラーフィルタの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶ディスプレーのカラー表示を実現す る。特に、返るために用いられる液晶カラーフィルタは、通常、1画 化によって液素毎にパターン化されたレッド(R)、グリーン(G) およ び、ひいてはびブルー(B) の3色の透明着色層と、一般にブラックマ じるため、液トリックスと呼ばれる遮光層とを透明基板上に設けたも 50 きなくなる。

のである。

【0003】前記遮光層は、各透明着色層間または各画素間の光を遮断するために形成されたものであって、近年の液晶ディスプレーの高画質化に対応するため、微細なパターンでもって、かつ極めて高い精度で形成されていることが要求される。そこで従来より、遮光層の作製にはフォトリソグラフ法が用いられていたが、近年、液晶カラーフィルタの低コスト化を図るため、製造工程が簡単で量産性に優れた印刷法を用いることが検討されている。

2

【0004】上記印刷法としては、一般に、水無し平版オフセット印刷法または凹版オフセット印刷法が用いられる。このうち、凹版オフセット印刷法を用いる場合は、例えば図3(a)に示すように、凹版1の凹部11に充填された遮光層用のインキ2をブランケット3の表面に転移させる転写工程を行った後、同図(b)に示すように、前記インキ2をブランケット3から透明基板4の表面に転移させる印刷工程を行うことによって遮光層が形成される。

【0005】上記凹版オフセット印刷法は、前記水無し 平版オフセット印刷法に比べて印刷ラインの直線性やイ ンキ膜厚の均一性などが優れている。また、凹版の凹部 の深さが3~15μm程度と深いため、遮光層や透明着 色層に必要なインキ膜の厚みが1回の印刷で得られると ともに、凹部の深さを調整することでインキ膜の厚みを 任意に調節できる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上記凹版オフセット印刷法を用いた場合、インキがブランケットから透明基板の表面に完全に転移されず、前記インキが分断されてその一部がブランケットの表面に残存してしまうおそれがある。このような場合には、エッジがシャープな印刷ラインを形成できなくなったり、インキ膜の平坦性が低下してしまうなどして、印刷品質が低下するといった問題が生じる。

【0007】そこで、ブランケットの表面ゴム層に、インキの離型性に優れたシリコーンゴムを用いることが試みられている。表面がシリコーンゴムからなるブランケットを用いたときは、その表面に転移されたインキが分断されることなく透明基板の表面に完全に転移されることから、ラインの形状が非常にシャープで、平坦性に優れたインキ膜を形成できる。

【0008】しかしながら、表面がシリコーンゴムからなるブランケットで印刷を繰り返すと、透明基板に印刷されるインキの線幅が徐々に変化するという問題がある。特に、遮光層を形成する場合は、インキの線幅の変化によって液晶カラーフィルタの開口率に影響がおよび、ひいては液晶ディスプレーの画像品質に悪影響が生じるため、液晶カラーフィルタを実用に供することができたくなる

3

【0009】従って、上記したようにインキの線幅が経時的に変化する場合は、液晶カラーフィルタを量産することができない。そこで本発明の目的は、遮光層を優れた印刷品質でもって形成でき、かつ量産が可能な液晶カラーフィルタの製造方法を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決する過程において、印刷を繰り返すことによってインキの線幅が変化するという現象が、ブランケットの表面ゴム層にインキの溶剤が浸漬してブランケット表面 10 の濡れ性が変化することや、ブランケット表面でインキが凝集することに起因するという知見を得、さらに研究を重ねた結果、紫外線硬化型インキをブランケットの表面に転移させるとともに、このインキに紫外線を照射すれば、ブランケット表面でのインキの形状の変化を防止でき、繰り返し印刷を行っても優れた印刷品質でもって遮光層を形成できるという新たな事実を見出し、本発明を完成するに至った。

【0011】すなわち、本発明の液晶カラーフィルタの製造方法は、複数色の透明着色層と遮光層とを透明基板 20の表面に設ける液晶カラーフィルタの製造方法であって、凹版表面の凹部に充填された紫外線硬化型インキをブランケットの表面に転移させるとともに、前記インキに紫外線を照射し、次いでこのインキをブランケットから透明基板の表面に転移させることによって遮光層を形成することを特徴とする。

【0012】ブランケット表面でのインキの形状の変化 を防止する方法としては、例えば電子線硬化型インキを 用いてこのインキに電子線を照射する方法、赤外線硬化 型インキを用いてこのインキに赤外線を照射する方法、 ブランケットの表面に転移されたインキを加熱する方法 等が考えられる。しかし、インキの硬化速度を調整する といった観点や、インキのコストを低下させる、作業環 境の悪化を防止する、インキの硬化による体積収縮を低 減させる、ブランケットの膨潤を防止するといった観点 から、紫外線硬化型インキを用いてこのインキに紫外線 を照射する本発明の方法を使用するのが最も好ましい。 【0013】本発明の液晶カラーフィルタの製造方法に おいて、紫外線硬化型インキに紫外線を照射する手段と しては、例えばブランケットおよび/または凹版の裏面 40 から紫外線を照射する方法が好適に用いられる。また、 本発明の液晶カラーフィルタの製造方法が、凹版表面の 凹部に充填された紫外線硬化型インキをブランケットの 表面に転移させる転写工程と、前記インキをブランケッ トから透明基板の表面に転移させる印刷工程とからな り、前記転写工程が、ブランケットを凹版の表面に接触 させた状態でこの凹版の表面に沿って相対移動させるこ とによって行われ、かつ前記印刷工程が、前記ブランケ ットを透明基板の表面に接触させた状態でこの透明基板

ともに、前記凹版とブランケットとの相対移動と、前記透明基板とブランケットとの相対移動とが、それぞれ1つの移動手段を用いて、かつ移動の始点から終点までの全工程が各相対移動のすべてについて同じになるように構成されているときは、前記転写工程で発生するインキの転写位置についての誤差が前記印刷工程で発生するインキの転移位置についての誤差によって相殺されることから、印刷精度の優れた遮光層を有する液晶カラーフィルタを得ることができる。

0 (0014)

【発明の実施の形態】本発明の液晶カラーフィルタの製造方法において、紫外線が照射されるタイミングは、凹版の凹部に充填された紫外線硬化型インキがブランケットの表面に転移されたとき、すなわち、前記インキが凹版の凹部を離れてブランケットの表面に転移されたときであるのが好ましい。

【0015】紫外線を照射する方法としては、例えば図1に示すように、ブランケット胴31の内部に設置された光源32からブランケット胴31およびブランケット3を通じてインキ2に対して紫外線を照射する方法があげられる。この場合、ブランケット胴31には、紫外線を透過させる材質を使用する必要がある。図1中、白矢印は紫外線の照射方向を示し、符号33は紫外線を遮蔽するカバーを示す。この場合、インキ2の硬化はブランケット3との界面から進行するため、印刷工程においてインキ2がブランケット3の表面から剥離し易くなる。従って、印刷工程の高速化を実現できる。

【0016】また、例えば図2に示すように、凹版1の 裏面側に設置された光源32から凹版1を通じてインキ 2に紫外線を照射する方法であってもよい。この場合、 ブランケット3に転移されたインキ2の表面で硬化が進 行するため、インキが凹版の凹部を離れてからインキ表 面の硬化が進行するまでの時間が短く、インキの凝集を 防止してその形状を保持する効果がより優れている。な お、図2中の符号31、33および白矢印は前記と同じ である。

【0017】図1または図2に示す光源32は、ブランケット3が凹版1からインキ2を受理する位置にのみ紫外線を照射することができるように設定されている。すなわち、図1に示す場合、光源32から照射される紫外線を遮蔽するためのカバー33は、ブランケット3が凹版1からインキ2を受理する位置にのみ紫外線が照射されるように、その開口部の大きさおよび向きが調節されている。また、図2に示す場合、上記と同様に、カバー33の開口部の大きさおよび向きが調節されているとともに、図2中に黒矢印で示す方向にブランケット3が移動するのに伴って、光源32自体がブランケット3と同じ方向に移動できるように設定されている。

ットを透明基板の表面に接触させた状態でこの透明基板 【0018】なお、本発明において、紫外線の照射方法 の表面に沿って相対移動させることによって行われると 50 としては、図1および図2に示す方法を併用することも 可能である。紫外線の照射条件は、使用する紫外線硬化型インキの種類やインキ膜の厚さ等によって異なるものの、前述したインキの硬化の程度に応じて設定される。例えば、ブランケットの裏面から紫外線を照射する場合には、インキとブランケットとの界面における紫外線の露光量(積算光量)を、通常100~200mJ/cm²とするのが適当である。露光量が上記範囲を超えると、インキとブランケット表面との界面の近傍だけでなく、インキとブランケット表面との界面の近傍だけでなく、インキ全体で硬化が進行してしまい、インキの粘着性が低下してしまうことから、透明基板の表面へのインキの転移が不十分になるおそれがある。逆に、露光量が上記範囲を下回ると、インキの形状の変化を防止するという本発明の効果が得られなくなるおそれがある。

【0019】一方、凹版の裏面から紫外線を照射する場合には、ブランケットに転移されたインキの表面における露光量を、通常50~1500mJ/cm²、好ましくは100~1000mJ/cm²とするのが適当である。露光量が上記範囲を超えると、インキの表面部分の粘着性が低下しすぎて、透明基板の表面へのインキの転20移が不十分になり、印刷工程後にインキ2がブランケット3の表面に残存するいわゆるパイリングが起こるおそれがある。逆に、露光量が上記範囲を下回ると、インキの形状の変化を防止するという本発明の効果が得られなくなるおそれがある。

【0020】次に、本発明に用いられる凹版、ブランケット、透明基板、インキ等について詳細に説明する。本発明に用いられる凹版の基板には、例えばソーダライムガラス、ノンアルカリガラス、石英ガラス、低アルカリガラス、低膨張ガラス等のガラス;フッ素樹脂、ポリカ 30ーボネート樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂、ポリメタクリル樹脂等の樹脂;ステンレス、銅、低膨張合金アンバー等の金属などが用いられる。なかでも、ソーダライムガラス等の軟質ガラスを用いるのが、微細なパターンを高精度で再現するうえで好ましい。

【0021】紫外線の照射を凹版の裏面から行う場合、上記基板には、紫外線の透過性が高いことが要求される。具体的には、上記基板の紫外線透過率は50%以上であるのが好ましい。前記紫外線透過率は、200~400nmの紫外線領域の全般にわたって上記範囲を満た40寸必要はなく、照射される紫外線の波長領域において上記範囲を満たしていればよい。紫外線透過率が上記範囲を満たす基板としては、例えばソーダライムガラス、石英ガラス、低アルカリガラス、アクリル樹脂等があげられる。

【0022】上記凹版の凹部は、遮光層のパターンに応じて作製されたものである。凹部の深さは、通常 $1\sim15\mu$ m、好ましくは $5\sim10\mu$ mの範囲で、遮光層の厚みに応じて設定される。凹部の深さが前記範囲を下回ると、遮光層に必要とされるインキ膜の厚みが1回の印刷 50

で得られなくなるため、好ましくない。一方、凹部の深 さが前記範囲を超えると、形成される連光層が厚くなり すぎて、連光層自体および液晶カラーフィルタ表面の平 坦性が低下するおそれが生じる。

【0023】上記パターンは、通常、格子状のパターン またはストライプパターンとして形成される。前記パタ ーンの幅(すなわち凹部の幅)は、液晶カラーフィルタ の大きさによって異なるが、一般に、5~70μm、好 ましくは10~30µmの範囲で設定される。また、ブ ランケットの表面ゴム層にシリコーンゴムを用いたとき は、シリコーンゴムの表面張力が通常15~25dyn /cmと低く、凹版からのインキを受理しにくいことか ら、凹版の凹部に表面処理を施して凹部の表面張力を5 ~25dyn/cm程度に低下させておくのが、インキ を転移させやすくするという観点から好ましい。前記表 面処理としては、例えばシリコーンゴム等のシリコン系 コーティング層や、四フッ化エチレン、六フッ化プロピ レン、フッ化ビニリデン等からなるフッ素系樹脂または モノマー等のコーティング層を凹部の表面に形成する方 法、あるいはシリコン、フッ素等の表面張力を低下させ る機能を有する蒸着膜を凹部の表面に形成する方法等が あげられる。上記コーティング層および蒸着膜を形成す る方法としては、従来公知の種々の方法が用いられる。 【0024】上記凹版の凹部にインキを充填する方法と しては、ドクターブレードを用いてスキージする方法、 スクリーン印刷を用いる方法、ディスペンサー(注入 器)で注入する方法、バブルジェットによって注入する 方法等があげられる。本発明に用いられるブランケット としては、例えばプラスチックフィルム等の支持体の表 面にシリコーンゴム、アクリロニトリルーブタジエンゴ ム(NBR)等のゴムからなる表面ゴム層を担持させた 従来公知のものが使用できる。また、前記表面ゴム層と 支持体との間または前記支持体の裏面には、多孔質のス ポンジ層を設けてもよい。前記スポンジ層の発泡率等は ブランケットの印刷特性を考慮して設定される。

【0025】上記ブランケットは、遮光層の表面の平坦性をより良好なものとするため、表面ゴム層が平滑なものであるのが好ましい。例えばブランケットの表面粗さが0.5 μ m以下、特に0.3 μ m以下であるのが適当である。表面ゴム層として、硬度(JIS K 6253-1988 所載のスプリング硬度Hs , JIS A)が20~80、特に40~60であるシリコーンゴムを用いたときは、インキの転移が良好であって、凹版から転移されたインキを透明基板の表面に完全に転移させることができる。また、ブランケットと透明基板とでインキが分断されないため、ラインのエッジがシャープになるという効果がある。この効果は、遮光層の印刷ように、パターンの幅が50 μ m以下であるファインパターンの印刷において顕著である。

50 【0026】上記シリコーンゴムとしては、例えばミラ

ブルシリコーンゴム、RTVシリコーンゴム、電子線硬 化型シリコーンゴム等を用いることができる。また、シ リコーンゴムの硬度を前記範囲に調整するため、シリコ ーンオイルやシリコーンゲル等を適宜配合してもよい。 ブランケットの支持体としては、表面が平坦であればよ く、例えばポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート **(PET)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリカ** ーボネート (PC) 等のプラスチックフィルム: アルミ ニウム、ステンレス等の金属板が用いられる。

【0027】紫外線の照射をブランケットの裏面から行 10 う場合、ブランケットを構成する表面ゴム層、支持体お よびスポンジ層と、ブランケットを巻き付けるブランケ ット胴とには、紫外線の透過性が高いことが要求され る。具体的には上記表面ゴム層、支持体およびスポンジ 層の紫外線透過率は50%以上であるのが好ましい。前 記紫外線透過率は、200~400mmの紫外線領域の 全般にわたって上記範囲を満たす必要はなく、照射され る紫外線の波長領域において上記範囲を満たしていれば よい。

【0028】紫外線透過率が上記範囲を満たすゴムとし 20 ては、例えばシリカ等の充填剤を全く含まないシリコー ンゴム、ミラブルシリコーンゴム、RTVシリコーンゴ ム、電子線硬化型シリコーンゴム等があげられる。紫外 線透過率が上記範囲を満たす支持体としては、例えばポ リエチレン、ポリプロピレン、メタクリル酸メチル(M MA) 等のアクリル樹脂等のプラスチックフィルムがあ げられる。

【0029】ブランケットを巻き付けるためのブランケ ット胴には、通常、銅、アルミニウム、ステンレス等の 金属が用いられるが、上記のように、ブランケット胴に 30 紫外線の透過性が要求されるときには、例えばソーダラ イムガラスや、MMAなどのアクリル樹脂といった硬質 のプラスチックフィルム等からなるブランケット胴を用 いればよい。

【0030】本発明に用いられる透明基板としては、波 長400~700 nmの光に対する透過率が高いものが 好ましく、例えばノンアルカリガラス、ソーダライムガ ラス、低アルカリガラス等のガラス基板や、ポリエーテ ル、ポリスルホン、ポリアリレート等のフィルムが好適 に用いられる。上記透明基板の表面はインキを受理し易 40 いように十分に洗浄されている必要がある。また、イン キを転移し易くするために、透明基板の表面に透明でか つ耐熱性の高い樹脂からなる粘着層を形成させることも 可能である。

【0031】透明基板の表面に粘着層が形成されている ときは、インキ表面の粘着性が低くても、透明基板の表 面にインキを十分に転移させることができる印刷工程後 にブランケットの表面にインキが残存するいわゆるパイ リングが発生しない。上記粘着層に用いられる透明でか つ耐熱性のある樹脂としては、具体的には、400~7 50 どの紫外線ランプの種類は、照射する紫外線の波長、強

00 n mの波長に対して90%以上の透過率を有し、2 20℃で1時間加熱処理しても前記波長域における透過 率の減少率が10%以下であるという条件を満たす必要 がある。上記の条件を満たす樹脂としては、例えばアク リル樹脂、ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ 樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂またはこれらの 混合物があげられる。樹脂のコーティング方法として は、ディッピング、スピンコート、ロールコート等の従 来公知の種々のコーティング方法を使用することができ る。粘着層の厚さは $1\sim10\mu$ m、好ましくは $3\sim8\mu$ mであるのが適当である。粘着層の厚さが前記範囲を下 回ると、インキの転写にムラが生じるおそれがある。一 方、粘着層の厚さが前記範囲を超えると、樹脂の透過率 が低下し、表面の平坦性も低下するため、画像に悪影響 を及ぼすなど好ましくない。

8

【0032】本発明に用いられるインキは、紫外線硬化 型インキに黒色の着色剤を混合してなる樹脂ワニスであ る。上記紫外線硬化型インキは、光重合型のオリゴマー (UVプレポリマー)、光重合型モノマー(UVモノマ ー)、光重合開始剤および光増感剤からなる。UVプレ ポリマーとしては、例えばエポキシアクリレート、ウレ タンアクリレート、ポリエステルアクリレート、ポリエ ーテルアクリレート、ポリオールアクリレート、アルキ ドアクリレート等が使用可能である。UVモノマーとし ては、例えば単官能アクリレート、2官能アクリレー ト、3官能アクリレート、4官能アクリレート等のアク リルモノマーが使用可能である。光重合開始剤として は、例えばベンゾイン系、アセトフェノン系、パーオキ サイド系、チオキサンソン系等の種々の光重合開始剤が 使用可能である。光増感剤としては例えばアミン系、キ ノン系等の種々の光増感が使用可能である。

【0033】上記紫外線硬化型インキは、例えば接着性 などの遮光層に求められる諸特性を十分に満たしていれ ばよい。また、耐熱性、耐薬品性、耐光性等に優れてい ると、製造工程における取扱が容易になるなどの利点が ある。上記黒色の着色剤としては、例えばカーボンブラ ック、酸化鉄(鉄黒)、チタンブラック、硫酸鉄などの 黒色顔料があげられる。紫外線硬化型インキ中への上記 着色剤の含有量は、遮光層の光学濃度(OD値)に応じ て適宜設定される。遮光層の光学濃度は、2.0以上 (可視光の透過率が1.0%以下)、好ましくは2.5 以上(可視光の透過率が約0.3%以下)であるのが適 当である。

【0034】また、本発明に用いられるインキは低粘度 であるのが好ましい。具体的には、粘度が10~30. 000ポアズ、好ましくは500~10,000ポアズ であるのが適当である。本発明における紫外線の光源と しては、通常水銀灯が用いられるが、ハロゲンランプを 使用することも可能である。水銀灯、ハロゲンランプな 度などの紫外線の照射条件に応じて選択される。例えば 紫外線ランプとして水銀灯を用いる場合、照射される紫 外線の波長が365nmである高圧水銀灯と254nm である低圧水銀灯のうち、紫外線硬化型インキを硬化さ せるのに適したものを使用すればよい。

【0035】次に、本発明の液晶カラーフィルタの製造に用いられるオフセット印刷機について、その一例を示す図4(a),(b)を参照しつつ詳細に説明する。図4(a),(b)に示すオフセット印刷機において、凹版1と透明基板4とは台盤5上に所定の間隔で保持されており、基台51に布設されたレール54上を移動でき、かつ任意の位置に高精度で停止できる。ブランケット3は、ブランケット胴31の両端に取り付けられたピニオンギヤ30と、基台51に固定された一対のラックギヤ6との噛み合わせによって自転しつつ移動する。ブランケット胴31は、従来のものと同様に、その軸34の両端がエアシリンダ35の先端に回転自在に保持されている。

【0036】上記オフセット印刷機による印刷は、以下に示すようにして行われる。まず、台盤5を移動させて、凹版1の中心線63と、ラックギヤ6の自転開始位 20 置61と自転終了位置62との中間に位置する基準位置60とを一致させた後、自転開始位置61にてピニオンギヤ30とラックギヤ6とを噛み合わせて、ブランケット3を凹版1の表面に所定の圧力(ニップ圧)にて接触させる。この状態でブランケット3を自転終了位置62まで移動させれば、前記両ギヤの噛み合わせによってブランケット3が自転しつつ移動し、凹版1の凹部(図示せず)に充填されたインキがブランケット3の表面に転移される(転写工程)。

【0037】次いで、透明基板4の中心線64と基準位 30 置60とを一致させた後、自転開始位置61にてビニオンギヤ30とラックギヤ6とを噛み合わせて、ブランケット3を透明基板4の表面に所定の圧力(ニップ圧)にて接触させる。この際、前記両ギヤは転写工程の際と同じ位置で噛み合う。この状態でブランケット3を自転終了位置62まで移動させれば、ブランケット3が転写工程と全く同じ回転状態で自転しつつ移動して、ブランケット3の表面に転移されたインキ(図示せず)が透明基板4の表面に転移される(印刷工程)。

【0038】上記オフセット印刷機によれば、転写工程 40 【004 と印刷工程との両工程において、ラックギヤ6とピニオンギヤ30とが同じ位置で噛み合うことから、転写工程 量部を配で発生する転移位置の誤差を印刷工程で発生する転移位 で、イン での誤差によって相殺させることができ、高精度な印刷 が可能となる。具体的には、このオフセット印刷機によって印刷されたインキの転移位置と、当該インキに対応 グリーン を印刷し 加であって、カラーフィルタに要求される印刷精度を十分に満たしている。また、図4に示すオフセット印刷機 は、ラックギヤ6とピニオンギヤ30とを製造する際の 50 製した。

精度のばらつきや連続印刷中のギヤの磨耗などによる印刷精度の劣化が原理的に発生しない。従って、10万枚もの連続印刷を行ってもその印刷精度は十分に維持される。

10

【0039】本発明の液晶カラーフィルタの製造方法において、透明基板の表面に印刷された遮光層用のインキは、さらに、透明基板が熱変形しない温度と時間(通常、180~250℃で30~180分間、好ましくは200~230℃で50~80分間)加熱乾燥させることによって完全に硬化する。このようにして、透明基板の表面に遮光層が形成される。

【0040】なお、透明着色層の形成は遮光層の形成後 に行ってもよく、逆に透明着色層を形成した後で透明着 色層の表面に遮光層の形成を行ってもよい。

[0041]-

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例に基づい て説明する。

実施例1

凹版1の凹部11に遮光層用のインキ2を充填した後、ブランケット3の表面に転移させるとともに、図1に示すように、ブランケット胴31に設置された紫外線の光源32からブランケット3およびブランケット胴31を通じて前記インキ2に紫外線(低圧水銀ランプ、波長254nm、照度1500mW/cm²)を照射した。次いで、前記インキ2をブランケット3から透明基板4の表面に転移させることにより、遮光層用インキの印刷を行った。

【0042】上記印刷には図4に示すオフセット印刷機を使用した。凹版1の基板にはソーダライムガラス(縦360mm×横460mm)を使用した。凹版1の表面に形成された凹部は、深さ 10μ m、幅 40μ mであって、基板の縦方向の間隔が 300μ mで、基板の横方向の間隔が 100μ mである格子状のパターンであった。ブランケット3には、厚さ0.3mmのポリエチレンフィルムからなる支持体上に硬度60度(スプリング硬度 Hs ,JIS A)のシリコーンゴムをコーティングして、総厚み1.0mmとしたものを使用した。透明基板4にはソーダライムガラス(縦360mm×横460mm)を使用した。

【0043】遮光層用のインキ2には、紫外線硬化型のビヒクル100重量部に対してカーボンブラック30重量部を配合したものを使用した。なお、上記印刷において、インキ2とブランケット3との界面における紫外線の積算光量は、1000mJ/cm²であった。遮光層用インキが印刷された透明基板に、さらにレッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)の3色の透明着色層用インキを印刷し、次いで、透明基板を230℃で60分間加熱乾燥して、遮光層用インキおよび透明着色層用インキを完全に硬化させることにより、液晶カラーフィルタを作製した

【0044】実施例2

遮光層用インキの印刷において、以下に示す凹版および ブランケットを用いたほかは、実施例1と同様にして液 晶カラーフィルタを作製した。凹版は、凹部の深さが7 μmであるほかは、実施例1で使用したものと同様であ る。ブランケットは、シリコーンゴムの硬度(Hs , J IS A)が40度であるほかは、実施例1で使用した ものと同様である。

【0045】実施例3

凹版1の凹部11に遮光層用のインキ2を充填した後、ブランケット3の表面に転移させるとともに、図2に示すように、凹版1の裏面側に設置された紫外線の光源32から凹版1を通じて前記インキ2に紫外線を照射した。次いで、前記インキ2をブランケット3から透明基板4の表面に転移させることにより、遮光層用インキの印刷を行った。

【0046】上記印刷に使用したオフセット印刷機、凹版1、インキ2、ブランケット3および透明基板4は、いずれも実施例1と同じである。紫外線の光源32には、低圧水銀ランプ(波長254nm、照度1000m 20W/cm²)を使用した。なお、上記印刷において、ブランケット3に転移されたインキ2の表面における紫外線の積算光量は、800mJ/cm²であった。

【0047】遮光層用インキを印刷した後、実施例1と同様にして、透明着色層用インキの印刷および加熱乾燥を行うことにより、液晶カラーフィルタを作製した。 実施例4

遮光層用インキの印刷において、以下に示す凹版および ブランケットを用いたほかは、実施例3と同様にして液 晶カラーフィルタを作製した。

【0048】凹版は、凹部の深さが5μmであって、凹部にポリ(四フッ化エチレン)のコーティングが施されており、その表面張力が10dyn/cmであるほかは、実施例1で使用したものと同様である。ブランケットは実施例2で使用したのと同じである。上記実施例1~4について、遮光層用インキの印刷を10,000回行い、印刷初期と、10,000回連続印刷後とのインキの線幅の変化率を電子顕微鏡で測定した。また、透明基板に印刷されたインキの位置と、当該インキに対応する凹版の凹部の位置との誤差(印刷精度)の最大値を求40めた。

【0049】上記インキの線幅の変化率(%)および印刷精度(μm)の結果を表1に示す。なお、インキの線幅の変化率において、+は線幅の増加、-は線幅の減少を示している。

[0050]

【表1】

| 1 | 2 |
|---|---|
| 1 | _ |

| | 印刷精度 (µm) | |
|------|--------------|---|
| 実施例1 | ± 5% 以下 | 5 |
| 実施例2 | ± 3%以下 | 3 |
| 実施例3 | ± 5%以下. | 5 |
| 実施例4 | ± 3%以下 | 3 |

【0051】比較例1

凹版1の凹部11に遮光層用のインキ2を充填した後、10 図3(a) に示すように、前記インキ2を凹版1の凹部11からブランケット3の表面に転移させ、次いで同図(b) に示すように、インキ2をブランケット3から透明基板の表面に転移させることにより、遮光層用インキの印刷を行った。

【0052】上記印刷には通常の平台オフセット印刷機を使用した。凹版1の基板にはステンレス板(縦360mm×横460mm)を使用した。凹版1の表面に形成された凹部のパターンは実施例1と同様であった。ブランケット3には、厚さ0.3mmのPETフィルムからなる支持体上に硬度50度(スプリング硬度Hs,JISA)のシリコーンゴムをコーティングして、総厚み1.0mmとしたものを使用した。透明基板は実施例1で使用したのと同じものを使用した。

【0053】遮光層用のインキ2には、ボリエステルーメラミン樹脂100重量部にカーボンブラック30重量部を添加し、ブチルカルビトールにて粘度を200ボアズに調整したものを用いた。

比較例2

遮光層用インキの印刷において、以下に示す版、インキ30 およびブランケットを用いたほかは、比較例1と同様にして液晶カラーフィルタを作製した。

【0054】版としては、東レ(株)製の水無し平版 (商品名「TAN」)を使用した。遮光層用のインキ2 は、粘度を5000ボアズに調整したほかは、比較例1 と同様なものを使用した。ブランケット3には、表面ゴム層がNBRからなるブランケット(住友ゴム工業 (株)製の商品名「ST800」、厚さ1.9mm)を使用した。

【0055】比較例3

ステンレス製の400メッシュのスクリーンを用いたスクリーン印刷によって、遮光層用インキの印刷を行った。上記印刷において、遮光層用インキには、エポキシ樹脂100重量部にカーボンブラック80重量部を添加し、ブチルセロソルブにて粘度を100ポアズに調整したものを用いた。なお、上記スクリーンとしては、実施例1で使用した凹版における凹部のパターンと同じパターンからなる画線部分が形成されたものを使用した。【0056】遮光層用インキが印刷された透明基板に、さらにレッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)の3色の

50 透明着色層用インキを印刷し、次いで、透明基板を23

13

○℃で60分間加熱乾燥して、遮光層用インキおよび透明着色層用インキを完全に硬化させることにより、液晶カラーフィルタを作製した。上記比較例1~3について、遮光層用インキの印刷を500回行い、印刷初期と、500回連続印刷後とのインキの線幅の変化率を電子顕微鏡で測定した。また、透明基板に印刷されたインキの位置と、当該インキに対応する版上でのパターン(またはスクリーンの画線部分)の位置との誤差(印刷精度)の最大値を求めた。

【0057】上記インキの線幅の変化率(%)および印 10 刷精度(μm)の結果を表2に示す。インキの線幅の変 化率における符号+および-は前記と同じである。

[0058]

【表2】

| | 500回 連続印刷後の インキの線幅変化 | 印刷精度 (μm) |
|------|----------------------------|--------------|
| 比較例1 | -37.5% | 5 0 |
| 比較例2 | -25% | 60 |
| 比較例3 | + 5 % | 120 |

【0059】表1~2より明らかなように、実施例1~4では、10,000回連続印刷後においてもインキの線幅の変化率が極めて小さく、印刷ラインのエッジがシャープで、インキ膜の平坦性に優れているなど、優れた印刷品質でもって遮光層を作製することができた。また、図4に示すオフセット印刷機を用いたことから、遮光層の印刷精度も優れていた。

【0060】これに対して、ブランケットの表面に転移されたインキに紫外線を照射しなかった比較例1~2では、500回連続印刷後におけるインキの線幅の変化率 30が極めて大きくなった。また、比較例2では、ブランケ

ットから透明基板へのインキの転移が不十分で、いわゆるパイリングが生じたため、インキの形状が乱れたり、 ラインの直進性が低くなった。

14

【0061】一方、スクリーン印刷を用いた比較例3では、500回連続印刷後におけるインキの線幅の変化率が小さいものの、液晶カラーフィルタの遮光層を作製するには、その印刷精度が不十分であった。

[0062]

【発明の効果】本発明によれば、遮光層を優れた印刷品質でもって形成することができる。また、印刷を繰り返しても優れた印刷品質を維持することができる。従って、本発明の液晶カラーフィルタの製造方法によれば、高画質化に対応した液晶カラーフィルタを量産することができ、液晶カラーフィルタの低コスト化を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶カラーフィルタの製造方法の一例 を示す模式図である。

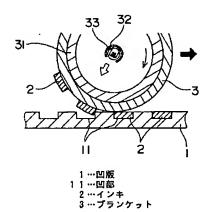
【図2】本発明の液晶カラーフィルタの製造方法の他の 20 例を示す模式図である。

【図3】凹版オフセット印刷法による遮光層の作製方法 を示す模式図である。

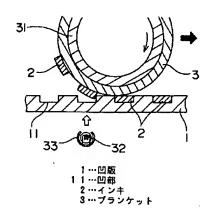
【図4】同図(a) は本発明に用いられるオフセット印刷機の一例を示す断面図、同図(b) はその平面図である。 【符号の説明】

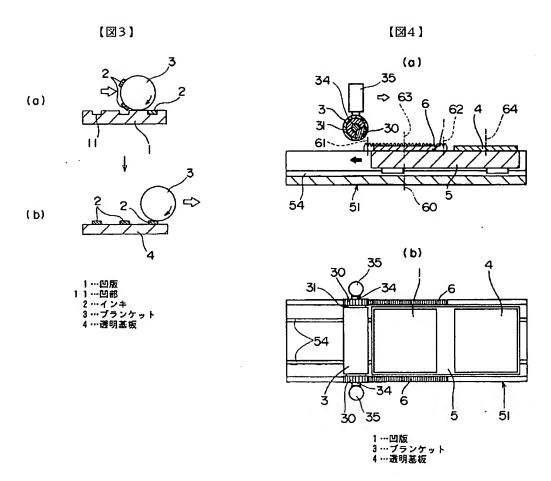
- 1 凹版
- 11 凹部
- 2 インキ
- 3 ブランケット
- 0 4 透明基板

【図1】



【図2】





This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| | BLACK BORDERS |
|---|---|
| | IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| | FADED TEXT OR DRAWING |
| | BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| Q | SKEWED/SLANTED IMAGES |
| 6 | COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| | GRAY SCALE DOCUMENTS |
| | LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| d | REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| | OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox